

26 有機合成 VIII

不斉合成・還元・糖・標識化合物

1 不斉合成	1	不斉ヒドロキシ化反応 (15)
1.1 不斉酸化	1	ヒドラジノ化反応 (18)
不斉エポキシ化反応 (2)		スルフィドのスルホキシドへの不
不斉ジヒドロキシ化反応 (9)		斉酸化 (20)
1.2 不斉還元	23	

光学活性触媒を用いる不斉水素化反応 (24)	水素化スズ化合物による還元 (191)
不斉ヒドロシリル化反応 (37)	ヒドロシランによる還元 (197)
光学活性金属水素化物によるカルボニル化合物の不斉還元 (39)	2・4 金属水素錯化合物による還元 …… 207
Meerwein - Ponndorf - Verley (MPV) 型不斉還元 (55)	水素化ホウ素ナトリウムおよび関連試薬による還元 (209)
酵素や微生物を用いる不斉還元 (59)	水素化ホウ素リチウムおよびカリウムと関連試薬による還元 (215)
1・3 不斉炭素-炭素結合合成 …… 68	その他の水素化ホウ素錯化合物による還元 (220)
カルボニル基への不斉 1,2-付加反応 (69)	水素化アルミニウム錯化合物による還元 (222)
カルボニル等価体の不斉アルキル化 (86)	2・5 ポラン, ヒドラジン, ジイミドによる還元 …… 237
不斉アルドール合成 (97)	ポランおよびアルキルポランによる還元 (237)
不斉共役付加反応 (109)	ヒドラジン, ジイミドによる還元 (242)
不斉カップリング反応 (119)	2・6 その他の還元剤による還元 …… 248
不斉環化反応 (122)	2・7 接触水素化 …… 251
不斉転位反応 (139)	
その他 (145)	
2 還元一般 …… 159	3 糖 (グリコシル化) …… 267
2・1 序論, 反応別索引 …… 159	3・1 O-グリコシル化反応の概略 …… 267
序論 (159)	グリコシル化反応における立体化学制御 (268)
反応別索引 (160)	糖供与体の調製法と特性 (271)
2・2 金属および金属塩による還元 …… 165	反応条件の設定 (278)
アルカリ金属, アルカリ土類金属による還元 (165)	3・2 立体選択的グリコシル化反応の例 …… 281
その他の金属塩による還元 (176)	1,2-cis-グリコシドの合成 (281)
2・3 金属水素化物による還元 …… 185	1,2-trans-グリコシドの合成 (295)
水素化ジイソブチルアルミニウムおよびトリアルキルアルミニウムによる還元 (185)	

2-アミノ系グリコシドの合成 (308)	4・3 放射線標準単位 357
2-デオキシ型グリコシドの合成 (316)	4・4 取扱い上の注意 358
3・3 オリゴ糖の化学合成 331	RI 化合物の包装形態 (358)
糖水酸基の保護 (331)	RI 標識化合物の保存法 (360)
糖鎖の合成例 (341)	
4 標識化合物 355	4・5 標識化合物の命名法 363
4・1 はじめに 355	4・6 標識化合物の合成 364
4・2 標識化合物とその利用 356	標識として用いられる RI (366)
	標識化の方法 (367)
	4・7 トリチウム核磁気共鳴による ³ H 標識化合物の構造解析 386
	4・8 おわりに 389